



Poz. 19

**UCHWAŁA NR 213
SENATU UNIwersytetu Warszawskiego**

z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 62 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2022/2023

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 62 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2022/2023 (Monitor UW z 2021 r. poz. 160 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 w rozdziale II. Studia drugiego stopnia po pkt 90 dodaje się pkt 90a w brzmieniu:

**„90a. Kierunek studiów: nanoinżynieria
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)**

1) Zasady kwalifikacji

a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów. Każda ocena S uzyskana przez kandydata na ukończonych studiach uprawniających do podjęcia studiów drugiego stopnia zostanie przeliczona na punkty rekrutacyjne PR zgodnie ze wzorem:

$$PR = 0,1 / (S_{max} - S_{min}) * \sum_{i} [w_i * h_i * (S_i - S_{min})]$$

gdzie:

S_{max} , S_{min} - odpowiednio najwyższa i najniższa ocena możliwa do zdobycia (tj. skala ocen, np. od 2 do 5)

w_i - waga przedmiotu (wg współczynników określonych poniżej)

h_i - liczba godzin przedmiotu (zgodna z suplementem dyplomu lub wypisem ocen ze studiów potwierdzonym przez jednostkę, w której kandydat studiował)

S_i - ocena zdobyta przez kandydata, przy czym w przypadku, kiedy kandydat ma więcej niż jedną ocenę z danego przedmiotu (np. poprawa oceny, ponowne podejście do egzaminu w kolejnym roku), uwzględnia się dany przedmiot jedynie raz z najwyższą z uzyskanych ocen

i - indeks przedmiotów branych pod uwagę w wyliczeniu, przy czym przedmioty, które kończą się zaliczeniem (bez oceny) nie będą brane pod uwagę w wyliczeniu punktów rekrutacyjnych.

Punkty rekrutacyjne każdego kandydata będą obliczane jako suma ocen (po przeliczeniu) z przedmiotów uzyskanych na studiach, przy czym każda ocena będzie mnożona przez liczbę godzin danego przedmiotu oraz przez współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu.

Współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu wynosi odpowiednio:

- dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu fizyki: 2,0
- dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu astronomii: 2,0
- dla wykładów i ćwiczeń rachunkowych z matematyki: 2,0
- dla przedmiotów z zakresu programowania i metod numerycznych: 1,5
- dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu chemii i biologii: 1,0
- dla pozostałych: 0,0

Przypisując współczynnik do przedmiotu, w którego zakresie pojawia się jednocześnie np. fizyka i chemia, bierze się pod uwagę ten przedmiot tylko raz z najwyższym współczynnikiem.

Wynik PR zaokrągla się w dół do liczby całkowitej.

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej niż **100** oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego limitu. Zgodnie z powyższym wzorem nie ma górnego limitu możliwych punktów do zdobycia.

Kandydat jest zobowiązany dostarczyć jako załączniki w systemie IRK:

- skan suplementu dyplomu lub wypisu ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć, potwierdzonego przez jednostkę, w której kandydat studiował;
- skan oświadczenia podpisanego przez kandydata, zawierającego wynik samodzielnie przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych (wg powyższych reguł) w formie tabeli zawierającej przedmioty z suplementu/wypisu ocen ze studiów, które mają współczynnik większy od zera.

Nazwa przedmiotu	Liczba godzin	Uzyskana ocena w skali od ... do ...	Waga przedmiotu	Wynik
------------------	---------------	--------------------------------------	-----------------	-------

b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

2) Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Kandydat z dyplomem zagranicznym powinien mieć potwierdzoną znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, poświadczoną honorowym przez Uniwersytet Warszawski dokumentem.

W przypadku braku takiego dokumentu kandydat może przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej z przedstawicielem Komisji rekrutacyjnej po zgłoszeniu takiej potrzeby przez system IRK.

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w całości w języku polskim.

Rozmowa kwalifikacyjna nie jest punktowana, ale pozytywny wynik takiej rozmowy jest warunkiem koniecznym przystąpienia do dalszych etapów procesu rekrutacyjnego.

Scenariusz rozmowy kwalifikacyjnej.

- Przedstawienie się kandydata i sprawdzenie tożsamości kandydata.
- Przedstawienie przez kandydata ogólnych informacji o dotychczasowym przebiegu kształcenia (ok. 5 minut).
- Wypowiedź kandydata na temat wybranego przez siebie odkrycia naukowego z dyscypliny nauki chemiczne lub nauki fizyczne – na poziomie popularnym (ok. 5 minut).

4. Zakończenie rozmowy.”;

2) w załączniku nr 3 w rozdziale II. Studia drugiego stopnia po pkt 90 dodaje się pkt 90a w brzmieniu:

„90a. Kierunek studiów: nanoinżynieria
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)

Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia.”;

3) w załączniku nr 4 w rozdziale II. Studia drugiego stopnia po pkt 90 dodaje się pkt 90a w brzmieniu:

„90a. Kierunek studiów: nanoinżynieria
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)

1) Rekrutacja otwarta

Początek rejestracji	Koniec rejestracji	Sprawdzian znajomości języka polskiego*	Ogłoszenie wyników	Przyjmowanie dokumentów
20.01.2023	08.02.2023	14.02.2023	20.02.2023	I termin: 21-22.02.2023 w przypadku niewypełnienia limitu miejsc: II termin: 23-24.02.2023 kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną

* o ile dotyczy kandydata”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu UW
Rektor: A. Z. Nowak